

公益財団法人新世代研究所 2016年度ATI研究助成テーマ募集

本財団では2016年度のATI研究助成テーマを募集いたします。貴機関において周知の上、ご応募下さいますようお願いいたします。

応募方法等の詳細および申請書類につきましては本財団のホームページ <http://www.ati.or.jp/2016josei.html> をご参照下さい。

研究領域：ナノサイエンス

ナノ領域の微細な材料やデバイス、加工プロセスを学際的・融合的に研究する萌芽的、独創的研究を期待します。バイオ・ナノサイエンスも対象とします。

応募資格：日本国内の大学・公的研究機関の研究者（大学院生、学生を除く）であり、2016年9月30日現在で満35歳以下の方。

助成対象期間：2016年10月1日～2017年9月30日まで

助成金額：総額1,000万円

（採択件数：10件程度／1件100万円以内）

選考基準：

- (1)研究領域が“ナノサイエンス”であるか。
- (2)将来の新領域を切り拓く萌芽的研究であるか。
- (3)従来の延長でない個人の独創による提案であるか。など

募集期間：

登録No交付・申請書提出

：2016年6月1日～6月30日12:30まで

お問合せ先：(公財)新世代研究所 事務局

ホームページ：<http://www.ati.or.jp/>

TEL:03-3255-5922/FAX:03-3255-5926

ATI 公益財団法人新世代研究所
FOUNDATION ADVANCED TECHNOLOGY INSTITUTE